EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

: 2000168136

. 20-06-00

APPLICATION DATE

: 03-12-98

APPLICATION NUMBER

: 10343930

APPLICANT: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD:

INT.CL. : B41J 2/44 G02B 13/24 G03F 7/20

INVENTOR: TAMAOKI HIDEKAZU:

 $\frac{\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{P}\right)}{2} \ge \sin^{-1}(NA) + \frac{\lambda}{A}$

TITLE

: EXPOSING-RECORDING APPARATUS

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a use efficiency for light by setting a modulating element arrangement of a modulating element arrangement diffraction grating type in which a plurality of diffraction grating type modulating elements are arranged in an align direction of gratings, and setting a pitch of the gratings, a breadth in the align direction of the gratings, a numerical aperture of an illuminating optical system and the like to satisfy a specific relationship.

> SOLUTION: When a photosensitive drum or the like is exposed thereby recording images, a light source for projecting a light of a wavelength λ is set. A modulating element arrangement of diffraction grating type modulating elements is set which can be switched between a first state in which an intensity of a 0-order diffraction light is strong and a second state in which an intensity of a diffraction light of an odd number order is strong, with a pitch of gratings being p and a breadth in an align direction of gratings being Δ. Moreover, an illuminating optical system having a numerical aperture of NA for inputting the light from the light source to the modulating element arrangement from a direction perpendicular to the align direction of the gratings, and an image-forming optical system for guiding the 0-order diffraction light to an exposure position and shielding the odd number-order diffraction light from the exposure position are set. Each value of the λ , p, Δ and NA is set to satisfy a formula.

COPYRIGHT: (C)2000.JPO

(19)日本国等許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-168136 (P2000-168136A)

(43) 公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)

| (51) Int.Cl. ⁷ | | 織別部.号 | FΙ | | テーマコード(参考) |
|---------------------------|-------|-------|---------------|-----|------------|
| 841J | 2/44 | | B41J 3/00 | D | 2 C 3 6 2 |
| G 0 2 B | 13/24 | | C 0 2 B 13/24 | | 2H087 |
| G03F | 7/20 | 5 1 1 | G03F 7/20 | 511 | 2 H U 9 7 |
| | | | | | 0 4 0 0 1 |

審査請求 未請求 請求項の数5 ()L (全12頁)

| (21)出顧番号 | 特顧平10-343930 | (71) 出願人 | 00020/551 |
|----------|-----------------------|----------|---------------------|
| | | | 大日本スクリーン製造株式会社 |
| (22) 出顧日 | 平成10年12月3日(1998.12.3) | | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁 |
| | | | 目天神北町1番地の1 |
| | | (72)発明者 | 橋本 佳三 |
| | | | 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 |
| | | | 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 |
| | | | 式会社内 |
| | | (74)代理人 | 100089233 |
| | | | 弁理士 吉田 茂明 (外2名) |
| | | | |
| | | | |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 露光記録装置

(57)【要約】

【課題】 回折格子型の変調素子からの1次回折光を用 いて刷版を露光する際に光源部からの光の利用効率が悪

【解決手段】 光源部311からのレーザー光を回折格 子型の変調素子の配列である変調部314へと入射さ せ、変調部314からの0次回折光のみをフィルタリン グ光学系を用いて感材9へと導く、このとき、所定の条 件式を満たすように光源部311および照明光学系を設 計することで、0次回折光と±1次回折光とが重なり合 わないようにする。これにより、0次回折光を露光用の 信号光として利用することができ、光の利用効率のよい 露光記録装置を構成することができる。また、結像光学 系の欄口数も小さく抑えることができ、結像光学系の設 計が容易となる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 印刷に用いられる被露光体を露光する露 光記録装置であって、

波長がみである光を出射する光源と、

○次回折光の強度が強くなる第1の状態と奇数次回折光 の強度が強くなる第2の状態との間で切り替え可能であり、格子ビッチが p、格子が並ぶ方向の輻が∆である回 折格子型の変調素子を前記格子が並ぶ方向に複数配列した変調素子を前記格子が並ぶ方向に複数配列した変調素子を耐水と。

前記変調素子配列に対して開口数がNAであり、前記光 源からの光を前記格子が並ぶ方向に対して垂直な方向から前記変調素子配列に入射させる照明光学系と、

前記第1の状態の前記変調素干からの0次回折光を被露 光体が配置される露光位置へと導き、前記第2の状態の 前記変調素下からの奇数次回折光を前記露光位置に対し て遅光する結復光学系と、を備え、

【数1】

$$\frac{\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{P}\right)}{2} \ge \sin^{-1}(NA) + \frac{\lambda}{\Lambda}$$

で示される式が満たされることを特徴とする露光記録装

置。 【請求項2】 請求項1に記載の露光記録装置であっ

前記結像光学系が、

前記変調素子配列から前記露光位置へと向かう光路上に 配置されたレンズと、

前記レンズの後側焦点位置に配置されたアパーチャ板 と、を有することを特徴とする露光記録装置

【請求項3】 請求項2に記載の露光記録装置であっ

前記レンズが、焦点距離が f である f $tan \theta$ レンズであり、

前記格子が並ぶ方向に対応する方向の前記アパーチャ板の開口幅が、

【数2】

2 f tan $\left(\sin^{-1}(N\Lambda) + \frac{\lambda}{\Delta}\right)$

で示されることを特徴とする露光記録装置。

【請求項4】 請求項2または3に記載の鑑光記録装置であって

前側焦点位置に前記アパーチャ板が配置され、後側焦点 位置が前記雲光位置となる逆フーリエ変換レンズ、をさ らに備え、

前記レンズが、前側焦点位置に前記変調素子配列が配置 されるフーリエ変換レンズであることを特徴とする露光 記録装置。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれかに記載の露 光記鉢装置であって、 【数3】

$$\frac{\Delta}{D} \ge 6$$

で示される式を満たすことを特徴とする露光記録装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、印刷に用いられる被影光体、 何えば、 削販、 削販形成用のフィルム、 無 飯印刷用の感光ドラム等を露光して画像等を記録する露 光野発生産に関する。

[00003]

【従来の技術】半導体装置製造技術を利用して、溝の深 きを変更することができる旧折符子を基板上に形成する 技術が開発されている。このような回折符子では溝の深 きを変更することにより回折光の強度が変化するため、 光のスイッチング素子として印刷装置への利用が提案さ れている。

【0003】回折格子型の変調素子を光のスイッチング 素子として利用した印刷装置の例としては、物簡半9-174933号公報、特簡半9-185226号公報、 特開半9-222575号公報が挙げられる。これらの 印刷装置では、いずれも光線からの光を回折格子型の変 調素子の配列に入射させ、変調素子からの1次回折光を 逐光体ドラムへと導いて印刷を行う。

【0004】すなわち、変調素子のそれぞれを1次回折光の強度が強くなる状態と1次回折光の強度が60となる状態との間で制御することにより、多変調素で対応する患光体ドラム上の領域に光が照射されるか否かを制御し、感光体ドラム上に所望の潜機を形成する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、回折格 デ型の変調素子の配列に光を照射し、1次回折光の強度 を変化させて高精細な印刷のための意光用信号光を発生 するという技術が提案されている。しかし、1次回折光 は入射光のおよそ40%程度の強度しかなく、光量を必 要とする光学へッドには不向きである。

【0006】もちろん、±1次回折光の双方を利用して、光の利用効率を80%程度までに向上することも考えられるが、この場合は、保面側の関口数が大きくなってしまい結像の際の焦点深度が浅くなってしまう。また、結像光学系のレンで設計も困難からる。

【0007】そこで、この形明は上記課題に縮み立されたものであり、回所格子型の変調素子を光のスイッチン 分素子として利用する紫光温数接達(印刷接近可能に設けられる露光記録装置も合む)において、簡単な光学系 で光の利用効率を向上することを目的としている。 [0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、印刷 に用いられる被露光体を露光する露光記録装置であっ 強度が強くなる第10 北東後と奇数人担折光の強度が強く なる第2 の状態との間で切り替え可能であり、格子ピッ ナがり、格子が並ぶ方向の幅がなである 但折格子型の変 調業子を前記格子が並ぶ方向に接数配列した変調素子配 列と、前記を測業子起列に対して期口数がNAであり、 前記光源からの光を前記格子が並ぶ方向に対して垂直な 方向から前記を顕素子配列に入射させる照明光学系と、 前記第1の状態の前記変調素子からの0次回折光を被態 光体が促置される終光位置へと導き、前記第2の状態の 前記変調素子からの奇数次回折光を被 記載表示を記載される終光位置へと導き、前記第2の状態の 前記変調素子からの奇数次回折光を前記露光位置に対し て選光する結像光学系とを備え。

[0009]

【数4】

$$\frac{\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{P}\right)}{2} \ge \sin^{-1}(NA) + \frac{\lambda}{\Delta}$$

【0010】で示される式が満たされる。

【0011】請求項2の発明は、請求項1に記載の需光 記録装置であって、前記結像光学系が、前記変調条子配 例から前記案光位であった時から光路上に配置されたレン ズと、前記レンズの後側魚点位置に配置されたアパーチャ板とを有する。

【0012】請求項3の発明は、請求項2に記載の霧光 記録装置であって、前記レンスが、焦点距離が1である 行由のクレンズであり、前記格子が並ぶ方向に対応する 方向の前割すパーチャ扱の間口幅が

【0013】 【数5】

$$2 f \tan \left(\sin^{-1}(NA) + \frac{\lambda}{A} \right)$$

【0014】で示される。

【0015】請求項4の形明は、請求項2または3に記 鉄の露光記録表置であって、前側焦点位置が確認を記しい。 チャ板が配置され、徐興焦点位置が確認券社位置となる 逆フーリエ変換レンズをさらに備え、前記レンズが、前 側焦点位置に前記変即素子配列か配置されるフーリエ変 検レンズである。

【0016】請求項5の発明は、請求項1ないしまのいずなかに記載の露光記録装置であって、前記変調素子が、

【0017】 【数6】

$$\frac{\Delta}{D} \ge 6$$

【0018】で示される式を満たす。

[0019]

【徳明の実施の形態】図1はこの発明に係る一の実施の 形態である露光記録装置1の機能を示す斜相図である。 露光記録装置1はレーザーダイオードからの光を変調し メールでのサイトの1970は1 かままからの光を変調し を直接製作する装置である。

【0020】劇販となる感材のは円筒形のドラム21の 側面に取り付けられ、ドラム21は雑22を中心に回転 する。また、ドラム21の側面近傍には光学へ、ド31 が配置されており、光学へ、ド31からは変調されたレーザー光が感材のに向けて出射される。また、光学へ、 ド31は雑22と平行な報32にスライド可能に支持される。

【0021】感材9が需光される際にはドラム21が軸 22を中心に回転し、さらに光学へッド31が感材9に 向けてレーザー光を出射するとともに軸32に沿ってス ライド運動する。これにより、感材9全体に露光が行わ れる

【0022】図2は光学へ、ド31の内部構成を示す図である。光学へ、ド31は、図2中に示す(-X)方向にレーザー光を出射する光調311、光源部311からのレーザー光を図2中に示す2方向に対して平行光とするコリメータレンズ313、原明リンズ313からの光を受ける変調部314、変調部314からのおよそ2方向を向く光を反射して次方のと導く折り返しミラー315からの光を感射9へと導く新り返しまり、並びに、折り返しミラー315からの光を感射9へと導く第1レンズ316、アバーチャ板317および第2レンズ318を看する。

【0023】図3は変調節314ヘレーザー光を導く照明光学系を図2中に示す乙方向を向いてみたときの様子を示す図であり、図4は照明光学系をY方向を向いてみたときの様子を示す図である。光源節311はY方向に並ぶ複数の発光点を有するレーザーグイオードであり、図4に示すように光源節311から出射されたレーザー光はコリメータレンズ312により乙方向に関して平行光される。また、照明レンズ313により乙方向に関して集光されながら変調節314へと導かれる。

【0024】一方、図3に示すように光沸部311と変 調部314とはソ方向に関してフーリエ変換の関係に配 置されており、光濃部311から所定方向に出射された レーザー光が照明レンズ313の作用により変調部31 4の所定位置に集光される。これにより、光濃部311 の複数のレーザーダイオードから出射されたレーザー光 がソ方向に延びる変調部314へとほぼ均一に、かつ効 幸よく導かれる。

【0025】図5は変調部314の構造を示す図である。変調部314は回抗格子型の変調器子314aを下 る。変調部314は回抗格子型の変調器子314aを下 製造技術を用いて形成されている。各変調器子514a はY方向に垂直な方向に延びる偶数本(12本)のリボン状の構造物を基板上に有する。これらのリボン状の構造物を基板上で有する。これらのリボン状の構造物には変調素子314aの面に垂直な方向(すなか) も、紙面に垂直な方向)で窓位可能な可物リボン314 141と固定リボン3142とは交互にY方向に配列される。また、これらのリボンの表面には金属が蒸着されている。

【0026】図6および図7は1つの緊調素子314aの形状を示す斜視図であり、図6は可動リボン3141の両と固定リボン3142の両とが基板3143に対して同一の高さにある状態を示しており、図7は可動リボン3141の両が変位して固定リバン3142の両よりも低い位置に位置する状態を示す。

【0027】図8は図6に示す状態の可動リボン314 1を矢印A1-A1方向から示す機能面図であり、図9 は突調素子314 aを図6中に示す矢印A2-A2方向 から示す機距面図である。図9に示すように、可動リボン3141の面と固定リボン3142の面とが同じ高さ にある状態では、これらのリボンが違く面は鏡面と同じ 作用を奏し、入射する光は反射される、図9では入射光 を符号しにで示し、正反射光を符号しの()にで示す。

【0028】図10は図7に示さ状態の可動リボン31 41を矢印B1-B1方向から示す紙断面図であり、四 11は変調素子314なを図7中に示す矢印B2-B2 方向から示す縦断面図である。図10に示すように、可 動リボン3141は図8に示した状態から撓んだ状態と なっており、図11に示すように可動リボン3141の 面と固定リボン3142の面とは基板3143に対して 異なる高さとなる。このとき、可動リボン3141の面 と固定リボン3142の面との距離は、垂直に入射する 形の波長入vの1-4となる。なお、可動リボン314 1の動作には静電気力が利用される。

【0029】図7に示すように馬達リボン3142の面と可動リボン3141の両との止電(基板3143に対する高さ)が関なる場合には、可動リボン3141の面は回折格子の清となる。すなわち、変調素子3144は、下方向を格子が並ぶ方向とする回折格子となり、変調素子3144から戻ってくる光は状态しまから、変調素子3144から戻ってくる光は状态に振うする。図7に示す変調素子3142の両とる方向、に回折される。図7に示す変調素子3142の両と可動リボン3141の面との距離が入い4であると奇数次の回折光の強度が強くなり、個数次の回折光の強度が強くなり、個数次の回折光の強度が強くなり、

【0030】なお、図11に示すような格子斯面が矩形 被状のラミナー型の回折格子の場合、溝の深さがAvイ 4の奇数倍であるときに奇数次の回折光の強度が強くなって偶数次の回折光の強度が0となり、溝の深さがAv 4の個数倍であるときに関数次の回折光の強度が強く なって奇数次の回折光の発度が0となる。したがって、 図9に示した略鏡面状態のりまな配列の面は溝の深さが、 9中に符号しの(のにて示した正反射光は〇次回折光と一般的に表現することができる。以下の説明では、符号し (の)にて示す光を〇次回折光と呼ぶ。また、図6に示す 偶数次の回折光の強度が強くなる状態における〇次回折 光をこの露光記録装置1では信号光として利用すること に鑑み、以下の説明では図6に示さ状態を〇次回折光の 健院が強くなる状態と呼び、図7に示す状態を所数次回 折光の強度が強くなる状態と呼ぶこととする。

【0031】以上説明してきたように、変興素子314 aのそれぞれは図6に示すび次回折光の強度が強くか強くなる 状態と図7に示す

高次の強度が強くなれ概と を可動リボン3141を変位させることにより切り替え る。また、このような切り替えは図5に示す配列された を写真素子314に対して続ける

【0032】図2に示すように、露光記録装置1では変 調業子314aの格子面に対して垂鹿にレーザー光を入 射させるのではなく、45 だけ傾けて入財させる。す なわち、変調素子314aの格子面が図2中に示すX方 向の単位ペクトルとフ方向の単位ペクトルとの和を法線 ベクトルとする方向に向いている。これにより、変調素 子314aが(次回折光の強度が強くなる状態の時には 変調素子314aに入射する(-X)方向に強ニレーザー 光が反射を丸てステ向へ減せ、米とかる。

一元の規令はた、2万向で、地上式となる。
【 0 0 3 3 1 また、45 ** だけ傾いで方向からレーザー 光を入射させるので、液長人のレーザー光に対して、一 般的には、偶数次の回形光の強度が強くなる。状態では可 勢リボン 3 1 4 1 0 面と固定リボン 3 1 4 2 0 面との高 さの差が入 (4 cos(4 5 **)) の偶数前となり、高数次 回析光の強度が強くなる表現態では可勢リボン 3 1 4 1 2 0 面と固定リボン 3 1 4 2 0 面との高さの差が入 (4 cos (4 5 **)) の高数的となる。この幾光記録録置1では、 可勢リボン 3 1 4 1 0 面と同定リボン 3 1 4 2 0 面との高さが同一となる 0 次回折光の強度が強くなる状態と 可勢リボン 3 1 4 1 0 面と固定リボン 3 1 4 2 0 面との 高さの差が入 (4 cos(4 5 **))となる奇数次回折光の 強度が強くなる状態との間で切り替えることができるよ うになっている。

【0034】以上のようにして0次回折光は変調部31 4から乙方向へと導かれ、折り返しミラー315により 反射されて入方向へと方向が変更されて結像光学系へと 入射する。

【0035】図12は結像光学系を図2に示す2方向を向いてみたときの様子を示す図であり、図13は結像光学系を写内を向いてみたときの様子を示す図であるなお、これらの図では、折り返しミラー315により折り返される光軸を一直線に示すことで変調第314の配置を観念的に示しており、アパーチャ板317も断面顔域のみを示している。

【0036】結像光学系は図12に示すように、Y方向

方向から見た場合に変調素子314aのY方向の幅である△は変化しないからである。

【0056】一方、格子が並ぶ方向に垂直な方向から光 が入射する場合、数7において入射角&iは0となるこ とから、数7は、

【0057】

 $-\sin\theta d = \frac{n\lambda}{P}$

【0058】となる。したがって、0次回折光と±1次 回折光とのなす角のは、

[0059]

【数14】 $g = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{\nu}\right)$

【0060】となり、数12および数14より、0次回 折光と±1次回折光とが重なり合わない条件として、 【0061】

【数15】

$$\frac{\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{P}\right)}{2} \ge \sin^{-1}(N\Lambda) + \frac{\lambda}{\Delta}$$

【0062】が等かれる。この発明に係る露光記録装置 1は数15で示される条件が満たされるように、光源部 311からのレーザー光の波長入、照明光学系の側口軟 NA、変調券子314aのY方向の編入、および変調券 子314aの囲折格子の格子ピッチョが設定されてお り、0次回折米と±1次回折光とを容易に分離すること ができるようにされている。

【0063】次に、結係光学系において変調第314からの0次回折光のみを露光位置に配置された感材9へと 塚く原理について説明する。結像光学系は図12および 図13に示したように、第1レンズ316、アバーチャ 板317および第2レンズ318を変調第314から鑑 光位置に至る光路上に順に有しており、変調第314が 第1レンズ316の前側魚点位置に配置され、アバーキャ 板317が第1レンズ316の後限無点位置であって 第2レンズ318の前側魚点位置である位置に配置され、窓材9が第2レンズ318の使用魚位置で配置され、窓材9が第2レンズ318の後間魚点位置に配置され、窓材9が第2レンズ318の後間魚点位置に配置され、窓材9が第2レンズ318の後間魚点位置に配置される。

がアパーチャ板317の配置信電にフーリエ変換線(角度スペラトル分布)を形成するフーリエ変換とンズとして機能と、第2レンズ318がフーリエ変換を必定して機能する。 【0065]ここで、第1レンズ316および第2レンズ318としている中の651に2で、第1レンズ316および第2レンズ318としている中の6 ftanのレンズ、機能に対して 有度のにて入射する光を後側魚点面にて光軸から距離 f 由面のの位置へ上端をレンズ)を用いる場合 図12に

【0064】このような配置により、第1レンズ316

ゆにて出射された光がアパーチャ板317の配置位置にて光軸から Y方向に距離 f Itanゆの位置へと導かれる。【0066】 B匹むように、 憲光記録表置 1 では Y 方向に対して垂直な方向から変調素于 314 a 小とレーザー光が入射し、変調素子 314 a から出射される 0 次回折光は X 方向に対して $(-\alpha-\beta) \sim (\alpha+\beta)$ までの範囲内に y 行命する。したかって、0 次回折光は アパーチャ板 y 317の配置位置にて光軸がら上 Y 方向に、

[0067]

【数16】

 $[1 \tan(\alpha + \beta)]$

【0068】の範囲内を通過する。この様子を図12中に示す。

【0069】以上のことから、数10および数11を参 照して、アパーチャ板317にY方向の幅が、

【0070】 【数17】

2 f 1 tan $\left(\sin^{-1}(NA) + \frac{\lambda}{\Lambda}\right)$

【0071】となる開口を設けることにより、0次回折光がアパーチャ板317を通過することができる。また、この露光記録装置しては数15が濡れされ、0次回 折光と±1次回折光とは重なり合うことなく変調条子314 むから壊き出されるので(すなわち、広がりを有する±1次回折光が×方向となす角度の範囲とか重なり合わないことから)、±1次回折光が半方向となす角度の範囲とか重なり合わないことから)、±1次回折光がで着固定に元光軸からド方向に数16にて示される距離以上離北で位置へと導かれる。その結果、±1次回折光はアパーチャ板317の間口部を通過することはなく、患材9へと導かれることはない。

【0072】以上説明してきたように、露光記録装置1 は数15を過ごす構成を有することから実別素子314 まから夢き出きれる0次回形とよ1次回形とが重な り合わない。これにより、露光用の信号光として実調部 314から0次回折光のみを容易に取り出すことができ る。

【0073】また、結像光学系として「tanのレンズを 利用したフィルタリング光学系を用い、「方向に対して 数17の幅であるアパーチャ板317を設けているの で、±1次回折光を遮光して0次回折りのみを感材9に 容易に導くことができる。

【0074】0次回折光を信号光として利用する場合、理想的な回折効率(反射率)は100%であることから、光量ロスはほとんどなくなる。すなわち、従来のように十1次回射光(あるいは、-1次回折光)を利用する場合には回折結子面での光の吸収を無視したとしても光量ロスはおよそ60%になり適切な露光を行うにはよ

ではそのような問題は生じない。

【0075】特に、直接刷版を露光する場合には、感材 9の感度は100~300mJ/cm2程度と一般の銀 塩感材に比べて非常に低いので従来の手法で露光を行う にはワットクラスの高価な高出力光源が必要であり、そ の半分以上の光量が変調部でロスすることになる。この 露光記録装置1ではこのような問題は生じない。 【0076】また、±1次回折光の双方を露光に利用し て光量ロスを20%程度に抑えようとした場合、±1次 回折光を集光するために係面側の開口数が大きくなって 焦点深度が浅くなり、像面の位置精度が要求されるとと もにレンズの製作コストも大幅に増大してしまう。 【0077】すなわち、照明光学系(照明側)の開口数 をNA、±1次回折光の回折角を θ d1. 結像光学系の投 影倍率をM(ただし、縮小投影の場合にはM≤1とす る)とした場合、0次回折光を感材9に導くには、結像

NA M

光学系(像面側)の開口数が [0078]

【数18】

【0079】となり、±1次回折光の双方を感材9に導 くには、結像光学系の開口数が [0080]

【数19】

NA+sin 0d1

【0081】となり、±1次回折光を露光用の信号光と して利用するためには結像光学系の開口数が回折角分割 の分だけ大きくなってしまい、結像光学系の設計が困難 となる。

【0082】この発明に係る露光記録装置1では、結像 光学系の閉口数を小さくすることができるので レンズ 設計が容易となるとともに光学ヘッド31の露光位置に 対する高い位置精度も要求されない。

【0083】次に、図2に示した構成の具体例について 説明する。表1はアパーチャ板317以外の仕様を示す 表である.

[0084]

【表1】

| 光線部 (311) | レーザー光の数長 | 830 [nm] |
|----------------|-------------|-----------------|
| | 発光領域 | 1 [um] × 9 [mm] |
| 変調素子 (3 1 4 a) | Y方向サイズ | 51 [um] |
| | 格子ピッチ | 8. 5 [µm] |
| | 周期数 | 6 |
| コリメータレンズ(312) | 無点距離 | 3 [mm] |
| 照明レンズ (313) | 焦点距離 | 150 [mm] |
| 照明光学系の関ロ数 | | 0.03 |
| 第1レンズ (316) | 焦点距離 | 150 [mm] |
| 第2レンズ (318) | 焦点距離 | 18.75 [mm] |
| 勧復光学系の側口数 | | 0. 2.4 |

【0085】表1に示す例の場合、数15の左辺は、 [0086] 【数20】

 $\frac{\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{P}\right)}{\sin^{-1}\left(\frac{0.83}{8.5}\right)} = \frac{\sin^{-1}\left(\frac{0.83}{8.5}\right)}{\sin^{-1}\left(\frac{0.83}{8.5}\right)}$

【0087】となり、数15の右辺は、 [0088]

【数21】

 $\sin^{-1}(N\Lambda) + \frac{\lambda}{\Lambda} = \sin^{-1}(0.03) + \frac{0.83}{51.0}$

= 0.0463

= 0.0489

【0089】となる。これらの値は数15の条件を満た している。したがって、0次回折光と±1次回折光とは 重なり合わない。

【0090】また 数17よりアパーチャ板317のV 七面の耐る

[0091]

【数22】

 $2 f 1 tan (0.0463) = 2 \times 150 tau (0.0463)$

= 14 [nm]

【0092】とすることにより、0次回折光のみが感材 9へと導かれる。

【0093】ところで、表1に示すように この露光記 録装置1では変調素子314aの周期数を6としてい る。これは変調素子314aからの0次回折光の強度が 強くなる状態と奇数次回折光の強度が強くなる状態(す なわち、0次回折光の強度が0となる状態)との露光位 置における光強度の変化の度合い(コントラスト)を1 00倍以上とすることを目的としている.

【0094】既述のように、露光記録装置1ではアパー チャ板317を用いて0次回折光のみを感材9へと導く ようにしている。しかし、1つの変調素子314aにお 強度が強い状態であっても0次回折光が伝播する方向に 光が進入してしまう。

【0095】 図183よび図19は回折格子の周期数が3の場合を例に回折格子に垂直に強度1の光が入射した際の出射角度に対する光強度の分布を示す図である。ただし、格子ビッチは102mであり、入射光の波長は800mである。図18は0次回折光の強度が強い状態の強度分布を示す図であり、図19は奇数次(生1次)回折光の強度が強い状態が乗り着を示す図である。図19に示すように回折格子の周期数が小さい場合には土1次回折光のサイドロブが0次回折光の鋼域まで延びてしまい、変調素子314aのオンオフ時のコントラストが低下する。

【0096】図20は、図18の0次回折光の強度分布において角度の" 中心)を挟んではとめに強度が0となる領域を積分区間とし、図19における光強度積分値に対する図18における光強度積分値の比をコントラストと距談した場合のコントラストと周期数との関係を示すグラフである。図20に赤すように、図月格子の周期数が6以上、すなわち、変調素子314aのY方向の幅を△、変調素子314aの回折格子の格子ピッチをpとして、

【0097】 【数23】

≙≥6

【0098】であるならば、変調素子314aのオンオ フ動作により露光位置に到達する光の光量変化を100 倍以上にすることができる。このような理由により表1 において周期数が6とされている。

【0099】次に、光学ヘッド31における結像光学系 の他の構成の例について説明する。図21は結像光学系 の他の例を図12と同様に乙方向からみた様子を示す図 である。

【0100】図21は1つのレンズ316aと1つのア ボーチャ板317とを用いて変調部314からの0次回 折光を取り出す構成となっている。レンズ316aは成 点配離が「の1tan(ルンズであり、レンズ316aの 後側焦点位電にアバーチャ板317で配置する。ま た、アバーチャ板317の棚口能のY方面の幅は、

[0101]

【数241

 $2 f tan(\alpha + \beta)$ 【0102】となっている。ただし、 α および β は数1

【0102】となっている。ただし、αおよびβは数1 0および数11に示すものと同様である。

【0103】このようを構成により、変調部314と斃 光位置 (感材の) とを結削関係に配置すると、変調部3 14から光軸に対して (-α-β) から (α+β) まで の範囲の角度で薄き出される0次回折光のみがアパーチ 果、図12に示した例と同様に、0次回折光を露光用の 信号として利用することができる。

【0104】なお、図21に示す結像光学系は0次回折 光を取り出す一般的な結像光学系を示している。図21 において変調部314をレンズ316 aの前側焦点位置 に配置した場合には変調部314からの光は踏光位置上 に生光されないが、さらにレンズ(第2レンズ31 8)を配置して第光位置上に光を集光させる形態が図1 2に示した構成である。

【0105】また、変調部311はレンズ3163の前 関処点位置とレンズ3163との間に配置されてもよ く、この場合においてもレンズや凹面鏡等の焦光手段を アバーチャ板317と露光位置との間に設けることによ

り、〇次回折光のみを露光位置に導くことができる。 【0106】以上、この発明に係る露光記録装置1について説明してきたが、この発明に上記実施の形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。

【0107] 南えば、上記学を形態では、単に、第1 レンズ316、第2レンズ318、レンズ316 a等と して説明したが、これらのレンズは複数枚のレンズには り構成されていてもよい、また、レンズに代えて回転等 等のレンズに相当する塩光子段を利用してもよい。

【0108】また、上記実施の形態では、第1レンズ3 16、第2レンズ318、レンズ316 aがftanのレンズであるとして説明したが、他のレンズであってもよく、例えば、fsinのレンズであっても、アパーチャ板317ので方向の間口幅を適宜調整することにより0次回折光のみを露光位置へと輝くことができる。

[0109]また、上記実施の形態では、下方向に格子が配列される変調素子314aに対して下方向に垂直な方向からレーザー光が入射すると説明したが、光学系の設計上不具合がない範囲内で、すなわち、通常の設計の範囲内で入射光が下方向に垂直な方向からずれていてもとい

【0110】また、上配実施の形態では感材9を露光して関版を製作する装置について説明したが、印刷のために被露光体を露光する装置であばどのようなものでもよい。例えば、露光により刷版製作用のフィルムを製作する露光記録装置であってもく、感光ドラムを露光しました。

【0111】また、上記実施の形態では変調業子314 aをY方向に1列に配置して変調部314を構成しているが、変調素子314 aが2次元的に配列されていてもよい。

[0112]

【発明の効果】請求項1ないし5に記載の発明では、() 次回折光と±1次回折光とを分離することができ、()次 回折光を露光用の信号光として利用することができる。 きる。

【0113】また、請求項2ないし4に記載の発明では、アバーチャ板により0次回折光のみを容易に露光位 置へ達くことができる

【0114】また、請求項5に記載の発明では、露光記録時のコントラストを高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係る一の実施の形態である露光記録 装置の概略を示す斜視図である。

【図2】光学ヘッドの内部構成を示す図である。

【図3】照明光学系を図2に示す乙方向を向いてみたと きの様子を示す図である。

【図4】照明光学系を図2に示す¥方向を向いてみたときの様子を示す図である。

【図5】変調部の構造を示す図である。

【図6】 0次回折光の強度が強い状態の変調素子の形状を示す斜視図である。

【図7】奇数次回折光の強度が強い状態の変調素子の形状を示す斜視図である。

【図8】図6に示すA1-A1方向からの変調素子の縦 断面図である。

【図9】図6に示すA2-A2方向からの変調素子の縦 断面図である。

【図10】図7に示すB1-B1方向からの変調素子の 縦断面図である。

【図11】図7に示すB2-B2方向からの変調素子の 縦断面図である。

【図12】結像光学系を図2に示すZ方向を向いてみた ときの様子を示す図である。

【図13】結像光学系を図2に示すY方向を向いてみた

ときの様子を示す図である。

【図14】入射角と回折角との関係を説明するための図である。

【図15】照明光学系の開口数が回折光に与える影響を 説明するための図である。

【図16】変調素子の大きさによる回折広がりの影響を 説明するための図である。

【図17】 0次回折光および±1次回折光の向きと広が りを示す図である。

【図18】回折格子の周期数が3の場合の()次回折光の強度が強い状態での角度と光強度との関係を示す図であ

る。 【図19】回折格子の周期数が3の場合の奇数次回折光 の強度が強い状態での角度と光強度との関係を示す図で

ある。 【図20】回折格子の周期数とコントラストとの関係を

示すグラフである。 【図21】結像光学系の他の形態を示す図である。 【符号の瞬明】

1 露光記録装置

9 感材

311 光源部 312 コリメータレンズ

313 照明レンズ

3 1 4 変調部

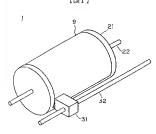
314a 変調素子 316 第1レンズ

317 アパーチャ板

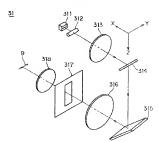
318 第2レンズ

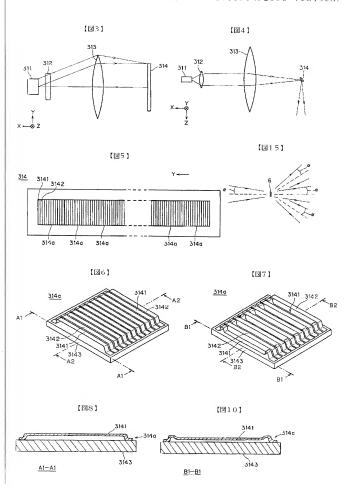
Y 方向

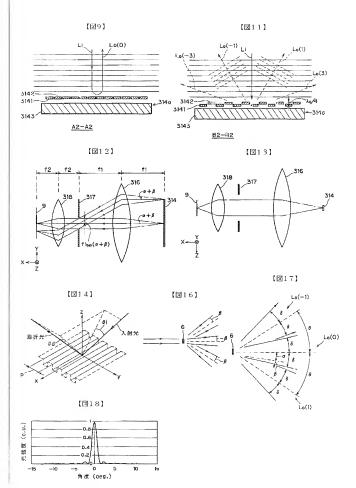
[2]11



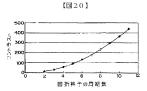
【図2】



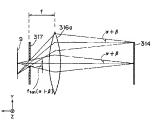




【図19】



【図21】



フロントページの続き

(72)発明者 王置 英一 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1帯地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内 F ターム(参考) 2/362 AA/3 AA34 AA47 AA51 BA81 BA84 BA86 DA/3 2H087 KA19 LA23 LA24 LA25 NA/3 RA32 RA46 2H097 AA/3 AB/98 CA/06 CA17 GB/04 9A/001 BA/06 KZ/16 KZ42